

《中国表面工程》第六届编委会

荣誉委员：

丁传贤* 王玉明* 左铁镛* 任露泉* 杜正恭 李 健 吴 林 宋天虎 张嗣伟
周 廉* 赵连城* 柯 伟* 钟群鹏* 黄先祥* 臧克茂*

主 任：薛群基*

常务副主任：邵天敏

副 主 任：朱 胜 陈建敏 陈超志 王国彪 周仲荣 雷明凯

国内委员：

于 美	马国政	王长亮	王 为	王立平	王军军	王启民	王钻开	王 铀
王海斗	王 维	王道爱	王福会	邓春明	甘晓华*	卢 柯*	叶福兴	田浩亮
史玉升	史佩京	史铁林	白秀琴	吉小超	朴钟宇	朱旻昊	朱嘉琦	乔培新
华 林	庄大明	刘志峰	刘秀波	刘宣勇	刘 敏	刘维民*	刘道新	汤慧萍
安茂忠	孙冬柏	孙德恩	苏峰华	李长久	李文亚	李争显	李 阳	李红轩
李志伟	李昱鹏	李晓刚	李晓延	李铸国	李 曙	杨华勇*	杨冠军	吴忠振
吴 渊	邱长军	何丹农	何 实	余家欣	冷永祥	汪久根	汪怀远	汪爱英
沈明学	张广安	张 平	张永振	张 伟	张显程	张晨辉	张 斌	陆 峰
陈 平	陈华伟	陈华辉	陈守刚	陈 坚	陈学东*	陈 茜	范多旺	范志超
林 安	林忠钦*	林健凉	岳 文	金 国	周升国	周克崧*	周留成	庞晓露
单际国	单忠德*	单 磊	孟庆实	赵景茂	段金弟	段海涛	段德莉	姜传海
官声凯*	姚建华	姚萍屏	贺定勇	袁成清	莫继良	顾卡丽	徐大可	徐久军
徐玉福	徐可为	高玉魁	高金吉*	郭志光	涂江平	涂善东*	黄卫东	黄 虎
黄 峰	黄 巍	曹华军	康嘉杰	葛世荣*	董超芳	韩志武	鲁金忠	蒲吉斌
解国新	蔡振兵	蔺 增	雒建斌*	谭 俊	樊小强	戴振东	鞠鹏飞	

国际委员：

Carsten Gachot (奥地利)	Dongying Ju (日本)	Duc Truong Pham (英国)
Hanlin Liao (法国)	Hanshan Dong (英国)	Hong Liang (美国)
Jacek Senkara (波兰)	Kai Cheng (英国)	Nabil Z. Nasr (美国)
Ping Xiao (英国)	Rolf Steinhilper (德国)	Ronghua Wei (美国)
Sik-Chol Kwon (韩国)	Tomasz Chmielewski (波兰)	William Schwarck (英国)
Winifred Ijomah (英国)	Yan Wang (英国)	Yutao Pei (荷兰)
Zhenqi Zhu (美国)	Zhong Chen (新加坡)	

(注：带*号的为中国科学院或中国工程院院士)



ISSN 1007-9289



9 771007 928253



ISSN 1007-9289
CN 11-3905/TG

中国表面工程

CHINA SURFACE ENGINEERING

二〇二五年 第三十八卷 第五期

中国表面工程

CHINA SURFACE ENGINEERING

特邀专栏：高端芯片原子级磨抛技术

客座主编：钱林茂

客座编辑：程 洁 江 亮 高 尚 杨吉祥
任莹晖 柴智敏

38卷 5 期 双月
2025年10月 刊